PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-181081

(43) Date of publication of application: 14.09.1985

(51)Int.CI.

CO7D307/80 C07D307/86 // A61K 31/34 A61K 31/34

(21)Application number: 59-036171

(22)Date of filing:

29.02.1984

(71)Applicant: KAKEN PHARMACEUT CO LTD

(72)Inventor: NAGAHARA MICHIKO

OISHI YOSHITAKA TAKEHISA YOSHITAKA YAJIMA MOTOYUKI KUROKAWA SHIGEKI KAJIKAWA NORIO

(54) NOVEL BISBENZOFURANYL KETONE DERIVATIVE AND ITS PREPARATION

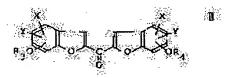
(57)Abstract:

NEW MATERIAL: The compound of formula I [R1 is H, CH2COOH or CH2CO-A- OH (A is amino acid residue); R2 is R1 except for H; X and Y are H or halogen; R10, R2O, X and Y are substituted to arbitrary positions in the 4, 5, 6 and 7 positions of the benzofuran ring] and its

EXAMPLE: Bis(7-ethoxycarbonylmethoxy-2benzofuranyl)ketone.

USE: Pharmaceuticals. It has strong aldose-reductase inhibiting activity, and is useful also for the prevention and remedy of retinopathy of diabetes mellitus caused by the metabolic disorder in polyol pathway, and circulatory diseases such as thrombosis.

PREPARATION: The compound of formula I can be prepared by hydrolyzing the novel compound of formula II [R3 is H, etc.: R4 is CH2COOR5 (R5 is 1W4C straightor branched-chain alkyl, etc.] with NaOH, etc. by conventional method.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

| | 7 | | • |
|--|---|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

母公開特許公報(A) 昭60-181081

| <pre> ⑤Int Cl.* </pre> | 識別記号 | 庁内整理番号 | | 砂公開 | 昭和60年(198 | 5)9月14日 |
|-------------------------|------------|--------------------|------|-----|-----------|---------|
| C 07 D 307/80 307/86 | ٠ | 6640-4C 6640-4C | • | | | |
| // A 61 K 31/34 | ACB ADP | 7330—4C 7330—4C | 審査請求 | 未請求 | 発明の数 2 | (全18頁) |

図発明の名称 新規ビスベンゾフラニルケトン誘導体およびその製造法

②特 顧 昭59-36171

❷出 願 昭59(1984)2月29日

美 知 子 滋賀県野洲郡野洲町大字永原591番地 79発 原 明 者 永 孝 宇治市小倉町南浦10 明 者 石 龚 何発 大 菨 孝 近江八幡市鍵之手町13番地 勿発 者 久 大津市大平2の31番9の406号 之 79発 眀 者 基 大津市瀬田3丁目28番地の8 明 者 黒 川 茂 樹 砂発 京都市山科区西野大手先町4番地 木村文子方 憲 雄 明 者 Ш 砂発 東京都文京区本駒込2丁目28番8号 科研製業株式会社 砂出

明和春

1. 発明の名称

新規ビスペンゾフラニルケトン誘導体およびそ の製造法

2. 特許請求の範囲

1 一般式

(式中、R1はH、CH2COOHまたはCH2CO ーAーOH(ただしAはアミノ酸残基)、R2 はCH2COOHまたはCH2CO-A-OH(ただしA はアミノ酸残基)、XおよびYはHまたはハ ロゲン原子を表わし、R2O基、R2O基、 X基およびY基はベンゾフラン環の4、5、 6または7位の任意の位置に置換している) で示されるビスベンゾフラニルケトン誘導体 またはその塩

- 2 一般式(I)においてR。がHまたは CH。COOH、R。がCH。COOHである特許請求の 範囲第I項記載のピスペンゾフラニルケトン 誘導体またはその塩
- 3 一般式(I)においてR:がH、R:が CH:CO-A-OH(ただしAはアミノ酸残基)で ある特許請求の範囲第1項記載のピスペンソ フラニルケトン誘導体またはその塩
- 4 一般式(1)においてR:およびR:が CH:CO-A-OH(ただしAはアミノ酸残益)で ある特許請求の範囲第1項記載のピスペンゾ フラニルケトン誘導体またはその塩

5 一般式

【式中、RaはH、CHaCOORs (ただし RsはC1~4の直鎖または分岐鎖アルキル 基またはペンジル基)またはCHaCO-A- ORs (ただしAはアミノ酸残基、Rs は前記と同じものを意味する)、R4 はCH2 COORs (ただしRs は前記と同じものを意味する)またはCH2 CO-A-ORs (ただしAおよびRs は前記と同じものを意味する)、XおよびYはHまたはハロゲン原子を表わし、R2 O基、R4 O基、X基およびY基はベンソフラン類の4、5、6または7位の任意に置換している〕で示されるピスペンソフラニルケトン誘導体を加水分解することを特徴とする一般式

【式中、R, はH、CH。COOHまたはCH。CO ーA-OH(ただしAは前記と同じものを意味 する)、R。はCH。COOHまたはCH。CO-A-OH(ただしAは前記と同じものを意味する)、 X およびYは前記と同じものを意味し、 R, O基、R。O基、X基およびY基はベン

【式中、R』はH、CH2 COOHまたはCH2 CO-A -OH(ただしAはアミノ酸残基)、RョがCHっCOOH またはCHっCOーAーOH(ただしAはアミノ放残益)、 XおよびYはHまたはハロゲン原子を表わし、 R, O基、R。O基、X基およびY基はベンゾフ ラン環の4、5、6または7位の任意の位置に置 換している」で示されるビスベンゾフラニルケト ン誘導体およびその塩ならびにそれらの製造法に 関する。 前記一般式(1)におけるAのアミノ酸 疫基としては、たとえばチロシン、メチオニン、 アスパラギン酸、グリシン、セリン、バリン、イ ソロイシン、ロイシン、フェニルアラニン、アラ ニン、リジンなどのアミノ酸残ちが好適なものと してあげられる。またX基およびY基のうちハロ ゲン原子としては塩素原子、臭素原子、フッ素原 子、 ヨウ 素原子があげられる.

ゾフラン環の4、5、6または7位の任意の 位置に置換している〕で示されるビスペンゾ フラニルケトン誘導体またはその塩の製造法

- 6 一般式 (II) においてRaがHまたは CHaCOORs、RaがCHaCOORs (ただしRsは前記と同じものを意味する)である特許請求の範囲第5項記載の製造法
- 7 一般式(II)においてRsがH、Raが CBsCO-A-ORs(ただしAおよびRsは前 記と同じものを意味する)である特許請求の 範囲第5項記載の製造法
- 8 一般式(II) においてR3 およびR4 が CH2 CO-A-OR5 (ただしAおよびR5 は前 記と同じものを意味する)である特許請求の 範囲第5項記載の製造法

3.発明の詳細な説明

本発明は新規なビスペンゾフラニルケトン誘導 体、さらに詳しくは一般式(1)

本発明に含まれるピスペンゾフラニルケトン誘 遊体(I)の具体的な化合物としては、たとえば、 ビス(6-カルボキシメトキシー2-ペンゾフラニ ル)ケトン、ビス(7ーカルボキシメトキシー2ーベ ンゾフラニル)ケトン、7-ヒドロキシー2-ベン ソフラニルー7′ーカルボキシメトキシー2′ーベ ンゾフラニルケトン、7-ヒドロキシー2-ベンゾ フラニルー7′ー [Nー [1ーカルボキシー2ー(4ー ヒドロキシフェニル)エチル] カルバモイルメト キシ】-21-ベンゾフラニルケトン、ビス(7-{N− [1−カルポキシ−2−(4−ヒドロキシフェ ニル)エチル] カルパモイルメトキシ] -2-ベン ゾフラニル) ケトン、ピス (7--[N-(1-カルボ キシー3-メチルチオプロピル)カルバモイルメト キシ] -2-ベンゾフラニル) ケトン、ビス〔7-[N-(1,2-ジカルボキシエチル)カルバモイルメ トキシ] -2-ベンゾフラニル} ケトン、ビス〔7 - (N-カルボキシメチルカルバモイルメトキシ)· -2-ベンソフラニル〕ケトン、ビス〔7- [N-(1-カルポキシー2-ヒドロキシエチル)カルバモ

イルメトキシ】-2-ベンゾフラニル〕ケトン、 ピス〔7ー[Nー(1ーカルボキシー2ーフェニルエ チル)カルバモイルメトキシ] ー2ーベンゾフラニ ル〕ケトン、ビス{6-[N-[1-カルボキシ-2 - (4-ヒドロキシフェニル)エチル] カルパモイ ルメトキシ〕-2-ベンゾフラニル)ケトン、ビ ス〔7- [N-(1-カルボキシー5-アミノペンチ ル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル] ケトン,ピス〔4,5ージクロロー7ー [Nー(1ーカル ボキシー2-フェニルエチル)カルパモイルメトキ シ] -2-ベンゾフラニル) ケトンなどのビスベ ンソフラニルケトン誘導体およびその塩があげら れる。本発明のピスペンゾフラニルケトン誘導体 (1)の塩としてはたとえばナトリウム塩、カリウ ム塩などの無機塩類があげられ、これらは供法に したがって、たとえばビスベンゾフラニルケトン 誘導体(1)に適当な溶媒、たとえばメタノール、 エタノールなどの溶媒中で水酸化ナトリウム、水 酸化カリウムなどのアルカリ水溶液を作用させる ことによって容易にえられる。

加水分解することにより容易に製造される。

すなわち前記ピスペンゾフラニルケトン誘導体(II)を前記のアルカリもしくは酸の水溶液中で場合により適当な溶媒たとえばCェ〜C。の飽和アルコール、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、アセトンなどを用いてもよく、室温〜還流下、30分〜4時間反応させることによって好適に実施される。

本発明において出発物質として用いられるビス ベンソフラニルケトン誘導体(II)はいずれも新規 な化合物であるが、そのうち一般式(III)

(式中、Raは、HまたはCH2 COORs (ただしRaは前記と同じものを意味する)、XおよびYは、Hまたはハロゲン原子を扱わし、Ra 〇基、Ra OOCCH2 O基、X 括および Y 基はベンゾフラン 現の 4、5、6または 7 位の任意の位置に置換し

本発明のビスペンソフラニルケトン誘導体(1) は、一般式(II)

ている)で示されるピスペンゾフラニルケトン誘 遊体は、たとえば次のようにして観遊される。

(第一工程) 一般式(IV)

(式中、R、は低級アルキル基を表わし、X およびYは前記と同じものを意味し、R、 O 基はベンゼン環の 3、 4、 5 または 6 位の任意に位置に 図換している) で示されるサリチルアルデヒド (N)と1,3-ジクロロアセトンとを適当な溶媒、たとえばジオキサン、アセトン、水などの溶媒中で脱酸剤、たとえば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウムなどの存在下で反応させることにより、一般式(V)

(式中、R、は前記と同じものを意味し、R、O基はベンソフラン環の4、5、6または7位の任意の位置に置換している)で示されるビスベンソフラニルケトン誘導体(V)をえる。

(第二工程) 第一工程でえられたビスベンゾフ ラニルケトン誘導体(V)を常法により説アルキル 化反応を行なうことにより一般式(VI)

(式中、X および Y は前記と同じものを意味し、 H O 基、X 基 および Y 基はペンソフラン環の 4、 5、 6 または 7 位の任意の位置に置換している) で示されるビスペンソフラニルケトン誘導体(VI) をえる。

(第三工程) 第二工程でえられたビスペンソフ ラニルケトン誘導体(VI)をジメチルホルムアミド、 アセトンなどの適当な溶媒中で等モルもしくは2 モル以上の無水炭酸カリウム、無水炭酸ナトリウ

フラニルケトン誘導体(VI)は本発明化合物の一部である一般式(VII)

(式中、R。は日または一CH。COOH、XおよびYは日またはハロゲン原子を表わし、R。 O基、HOOCCH。 O基、X基およびY基はベンゾフラン環の4、5、6または7位の任意の位置に置換している)で示されるピスペンソフラニルケトン誘導体(WI)を適当な箱線たとえばジメチルホルムアでは、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン、クロロホルムなどに溶解し、Nーヒドロキシコハク酸イミドマは炭酸エチルと各種アミノ酸エテルに変けていて、N,N、一ジシクロヘキシルカルボジイミド又は炭酸エチルと各種アミノ酸エテルがダイミド又は炭酸エチルと各種アミノ酸エテルでは大りが、カリン・ステル、フスパラギン酸ベンジルエステル、グリシンエチルエステル、グリシュアル・ログロは、ログロを表している。

ムまたは水素化ナトリウム存在下に、等モルもしくは2モル以上のプロモ酢酸メチル、プロモ酢酸エチル、クロロ酢酸メチル、またはクロロ酢酸エチルなどと室温~50℃で1~2時間もしくは60~80℃で1~5時間反応させることにより、本発明の出発物質の1つであるビスベンゾフラニルケトン誘導体(Ⅲ)をえる。

また本発明において出発物質として用いられる ビスペンゾフラニルケトン誘導体(Ⅱ)のうち一般 式(Ⅵ)

ンメチルエステル、メチオニンメチルエステル、 フェニルアラニンエチルエステル、リジンベンジ ルエステルなどと-10℃~室温で、5~20時間反 応させると容易にえられる。

また、一般式(VI)のうちR。がCH。CO-A-ORs(ただしAおよびR。は前記と同じものを意味する)の場合は別法として、ビスペンゾフラニルケトン誘導体(VI)をジメチルホルムアミド、アセトンなどの適当な溶媒中で無水炭酸カリウム、無水炭酸ナトリウム、水素化ナトリウムなどの存在下にクロロ酢酸、ブロモ酢酸あるいはブロモアセチルブロミドなどと各種アミノ酸エステルとが反応した化合物(区)

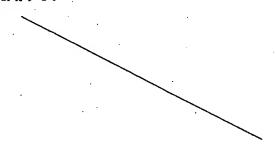
(式中、 Z はハロゲン原子、 R 6 および A は前記と同じものを意味する) で示される化合物と室温で、5~20時間反応させると容易にえられる。

本発明のビスベンソフラニルケトン誘導体(1)

およびその塩はすべて新規化合物であって、それ自身すぐれた薬理作用を有し、医薬として有用である。すなわちビスベンソフラニルケトン誘導体(1)およびその塩は強いアルドースレダクターゼ阻害活性を有し、たとえばポリオール・パスウェイ(Polyol Pathway)での代謝異常によりひき起される糖尿病性網膜症、白内障、神経障害などの合併症に対し有効である。

また、本発明化合物は抗血小板凝集抑制活性を 有し、たとえば血栓症のごとき循環器疾患の予防 や治療などにも有効である。

次に参考例、実施例、試験例をあげて本発明を 説明する。



および3-メトキシ-5,6-ジクロロサリチルアル デヒドを用いたほかは参考例1と同様にして、それぞれ、

(参考例2)

ピス(6-メトキシー2-ペンゾフラニル)ケトン

黄褐色結晶、融点 191~193℃

元 濲 分 析 値: C ₁4 H ₁₄ 0 5 と し て

計算值: C 70.80 H 4.38

実測值: C 70.89 H 4.41

(参考例3)

ピス(5ーメトキシー2ーベンソフラニル)ケトン

黄色結晶、融点 173~174℃.

元素分析値:C₁₉ H₁₄0 5 として

計算值: C 70.80 H 4.38

実選値: C 70.97 H 4.50

(参考例4)

ビス(4-メトキシ-2-ベンゾフラニル)ケトン

黄褐色精晶、融点 181~183℃

計算值: C 70.80 H 4.38

参考例 1

(ピス(7-メトキシー2ーベンゾフラニル)ケトンの製造)

3-メトキシサリチルアルデヒド3.4g(0.022モル)をジオキサン15mgに溶解し、これに室温、撹拌下に水酸化ナトリウム1g(0.025モル)を加え、徐々に加温して75℃で20~30分間反応し、ついで1,3-ジクロロアセトン1.3g(0.010モル)を少量づつ加えさらに80℃で30分間反応した。反応被を冷却したのち水200mgを加え、生じた沈澱を滤取、乾燥し、ついでエタノール100mgから再結晶して融点143~144℃の黄褐色針状晶のピス(7-メトキシー2-ベンゾフラニル)ケトン1.0gをえた。

元 索 分 析 値: C ₁ 4 H ₁₄ 0 5 と し て

計算值: C 70.80 H 4.38

実測值: C 71.09 H 4.09

参考例2~5

3-メトキシサリチルアルデヒドに代えて4-メ トキシサリチルアルデヒド、5-メトキシサリチ ルアルデヒド、6-メトキシサリチルアルデヒド、

実測値: C 70.71 H 4.28

(参考例5)

ピス(4,5-ジクロロー7-メトキシー2-ペンソフラニル)ケトン

黄色箱品、融点 295℃以上

元 系 分 析 値: C ₁₉ H to O₅ C L₄ と し て

計算值: C 49.60 H 2.19 C 2 30.82 実習値: C 49.33 H 2.47 C 2 30.62

をえた。

参考例6

【ビス(7-ヒドロキシー2-ベンソフラニル)ケトンの製造】

参考例 1 でえられたビス (7 ー メトキシー2 ー ベンソフラニル) ケトン7.5g(0.023 モル) とクロロベンゼン60m 2 を混合し、これに室温、摂拌下に無水塩化アルミニウム9.3g(0.069 モル) を少量づつ加えた。反応被はただちに赤色の粘稠な被となった。ついで徐々に加温し100℃で 1 時間反応すると赤褐色の沈殿が析出した。反応終了後反応物を水中に注ぎ析出した沈殿を濾取、乾燥し、ついで

エタノールから再結晶して分解点268~269℃の貨色結晶状のピス(7-ヒドロキシ-2-ベンゾフラニル)ケトン5.7gをえた。

元素分析値:Cylic05・H20 として

計算值: C 65.39 H 3.89

爽測値: C 65.17 H 3.94

元素分析値:C₁₇H₁₀Osとして

(110℃で7時間乾燥)

計算値: C 69.39 H 3.43

実測值: C 69.51 H 3.21

参考例7

(ビス(6-ヒドロキシー2-ベンゾフラニル)ケトンの製造]

ビス(7-メトキシー2ーベンソフラニル)ケトン に代えて参考例 2 でえたビス(6-メトキシー2ー ベンソフラニル)ケトンを用いたほかは参考例 6 と同様にして分解点256~258℃の黄色結晶状のビス(6-ヒドロキシー2-ベンソフラニル)ケトンを えた。

元素分析値:C_{17 H 18} O_{5* 1/2H₂O として}

と同様にして分解点235~237℃の黄色結晶状のビス(4-ヒドロキシー2-ベンゾフラニル)ケトンを えた。

元素分析値:C₁₇ H₁₀ O 5 として

計算值: C 69.39 H 3.43

実測値: C 69.17 H 3.52

参考例 10

(ビス(4,5-ジクロロー7-ヒドロキシー2-ベン ゾフラニル)ケトンの製造〕

ピス(7-メトキシー2-ベンゾフラニル)ケトン に代えて参考例 5 でえたピス(4,5-ジクロロー7 ーメトキシー2ーベンゾフラニル)ケトンを用いた ほかは参考例 6 と同様にして融点295℃以上の橙 黄色針状品のピス(4,5-ジクロロー7-ヒドロキ シー2-ベンゾフラニル)ケトンをえた。

元素分析値:Ciy H 6 05C & 4 として

計算值: C 47.26 H 1.40 C B 32.82

实初值: C 47.47 H 1.43 C @ 32.59

参考例 11

(ビス(4,6-ジブロモー7-ヒドロキシー2ーベン.

計算值: C 67.55 H 3.33

実測値: C 67.36 H 3.56

参考例8

(ビス(5-ヒドロキシー2-ベンゾフラニル)ケトンの製造)

ビス(7-メトキシー2-ベンゾフラニル)ケトン に代えて参考例 3 でえたビス(5-メトキシー2-ベンソフラニル)ケトンを用いたほかは参考例 6 と同様にして分解点277~278℃の黄色結晶状のビス(5-ヒドロキシー2-ベンゾフラニル)ケトンを えた。

元素分析値: C₁₇ H₁₀ O₅ · H₂O として

計算値: C 65.39 H 3.87

寒迦值: C 65.39 H 3.72

参考例9

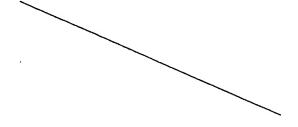
(ピス(4-ヒドロキシー2-ベンゾフラニル)ケトンの製造)

ビス(7-メトキシー2ーベンゾフラニル)ケトン に代えて参考例 4 でえたビス(4ーメトキシー2ー ベンゾフラニル)ケトンを用いたほかは参考例 6

ソフラニル)ケトンの製造]

参考例 6 でえられたビス(7-ヒドロキシー2-ベンゾフラニル)ケトン2.9g (0.01モル)を酢酸 60 m l にけんだくし、冷却下に臭素 6.4g(0.04モル)と酢酸 7m l との混液を少量づつ液加する。溶加後室温で30分間撹拌した後、反応液を水中に注ぎ、析出した沈殿物を濾取し、アセトンから再結晶して分解点 285~287℃の投資色結晶状のビス(4,6-ジブロモー7-ヒドロキシー2-ベンゾフラニル)ケトン2.5gをえた。

元素分析値: C₁₇ H₆ O₅ Br₄ · H₂O として 計算値: C 32.52 H 1.28 Br 50.91 実調値: C 32.61 H 1.09 Br 50.85



実施例1

(ビス(7-カルボキシメトキシ-2-ベンソフラニル)ケトンおよびそのジナトリウム塩の製造)
(1)参考例 6 でえられたビス(7-ヒドロキシ-2
ーベンソフラニル)ケトン6g(0.02モル)、無水炭酸カリウム5.5g(0.04モル)およびジメチルホルムアミド20m2を混合し、60~70℃で1時間反応した後、これにブロモ酢酸エチル8.4g(0.05モル)を加え、さらに60~70℃で2時間反応する。反応終了後、反応被を水中に注ぎ、析出した沈殿を濾取し、水洗、乾燥後、エタノールから再結晶すると融点140.5~142.5℃、淡黄色りん片状結晶のビス(7-エトキシカルボニルメトキシー2-ベンソフラニル)ケトン8.1g(収率87.1%)をえた。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm-1)

3100~2850(v CH), 1780~1760(v COO), 1645(v CO).

1570, 1500 (ν C = C, aromatic)

(2) 前記(1)でえられた化合物5.6g(0.012モル)、 水酸化ナトリウム2.8g(0.07モル)、エタノール90

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3100~2850(γCH),1640~1630(γCO), 1600,1430(γCOO). 1560,1495(arom,C=C)

実施例 2

(ピス(6ーカルボキシメトキシー2ーベンゾフラニル)ケトンおよびそのジナトリウム塩の製造) ピス(7ーヒドロキシー2ーベンゾフラニル)ケトンに代えて参考例 7 でえられたピス(6ーヒドロキシー2ーベンゾフラニル)ケトンを用いたほかは実施例 1 と同様にして、それぞれ、

(1) ビス(6-エトキシカルボニルメトキシー2 - ベンゾフラニル)ケトン

淡黄色結晶、融点125~126℃(エタノールから再結晶)、収率75%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3100~2850(γCH), 1760~1730(γC00), 1630(γC0), 1550, 1495(aroa, C=C)

(2) ビス(6-カルボキシメトキシ-2-ベンゾ フラニル)ケトン m & および水90m & を混合し、60~70℃で1時間反応し反応液を冷却後塩酸で酸性にし、析出した沈殿物を濾取し、水洗、乾燥後エタノールから再結晶して融点201~203℃、淡黄色結晶状のビス(7~カルボキシメトキシー2~ベンソフラニル)ケトン4.5g(収率92%)をえる。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3150~2850(vCH), 1720~1710(vC00H), 1630(vCO), 1560, 1490(aron, C=C)

また前記(1)でえられた化合物4.6g(0.01モル) を4N-塩酸100m4に圏濁し、約30分遠流する。反 応被を冷却後析出した沈殿を瀘取し、水洗、乾燥 後、エタノールから再結晶して融点201~203℃、 淡黄色結晶状のピス(7ーカルボキシメトキシー2 ーベンゾフラニル)ケトン3.8g(収率95%)をえた。

(3) 前記(2)でえられた化合物0.4g(0.001モル)を0.1Nー水酸化ナトリウム20mgにとかし疎結乾燥して分解点256~259℃、竣土色粉末状のビス(7ーカルボキシメトキシー2ーベンソフラニル)ケトン・ジナトリウム塩0.45g(約100%)をえた。

黄色結晶、融点271~273℃(メタノール再結晶)、収率90%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cn⁻¹)
3200~2850(γCH), 1760~1740(γC00H),
1630(γCO), 1550, 1500(aron, C=C)

(3) ビス(6ーカルボキシメトキシー2ーベンゾ フラニル)ケトン・ジナトリウム塩

をえた。

実施例3

(ビス(5ーカルボキシメトキシー2ーベンゾフラニル)ケトンおよびそのナトリウム塩の製造) ビス(7ーヒドロキシー2ーベンゾフラニル)ケトンに代えて、参考例 8 でえられたビス(5ーヒドロキシー2ーベンゾフラニル)ケトンを用いたほかは、実施例 1 と同様にして、それぞれ、 (1) ピス(5-エトキシカルポニルメトキシー2 - ベンゾフラニル)ケトン

黄色結晶、融点120~122℃(エタノールから 再結晶)、収率70%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3150~2900(vCH), 1755(vCOO).

1630(v CO), 1560, 1470(arom, C=C)

(2) ピス(5-カルボキシメトキシー2-ベンゾ フニル)ケトン

黄土色結晶、分解点238~240℃(エタノールから再結晶)、収率81%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3200~2850(vCH), 1740(vCO), 1640(vCO), 1560, 1470(aromatic)

(3) ピス(5-カルボキシメトキシー2-ベンゾ フラニル)ケトン・ジナトリウム塩

黄色粉末、融点280℃以上、収率約100%赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)

3100~2850(γCH), 1640(γC0),

1600, 1400(γC00),

m/e307(H+ - COOC = Hs).

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3500~3300(γOH), 3100~2850(γCH), 1720(γCOOH), 1610(γCO), 1560, 1490(arom, C=C)

(2) 前記(1)でえられた化合物0.7g(0.0018モル) および2Nー水酸化ナトリウムを混合し、室温で 1 時間撹拌する。反応終了後、反応液を10%塩酸で 酸性にし折出した沈殿を濾取し、乾燥後メタノー ルから再結晶して融点249~251℃、黄色結晶状の 7ーヒドロキシー2~ベンゾフラニルー7′ーカル ポキシメトキシー2′ーベンゾフラニルケトン0.6 g(収率95.2%)をえる。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3550~3350(γOH), 3100~2850(γCH), 1720(γCOOH), 1620(γCO), 1560, 1490(aron, C=C)

(3) 煎記(2)でえられた化合物を実施例1の(3) と同様に処理すると融点280℃以上、 黄色粉末状 の7-ヒドロキシー2-ベンゾフラニルー7′ーカ 1560, 1480 (arom, C = C)

をえた。

実施例 4

(7-ヒドロキシー2-ベンソフラニルー7´ーカ ルボキシメトキシー2´ーベンソフラニルケト ンおよびそのジナトリウム塩の製造)

(1)参考例6でえられたビス(7ーヒドロキシー2 ーベンゾフラニル)ケトン3g(0.01モル)、アセト ン15m2、ジメチルホルムアミド10m2および無水 炭酸カリウム1.5g(0.01モル)を混合し、室温で30 分間反応した後、これにブロモ酢酸エチル1.7g(0. 01モル)を加え約45℃で1時間反応する。反応終了 後、反応液を滅圧下に濃縮し、残渣を水中に注ぐ と沈澱が折出する。沈澱物を減取し、水洗、乾燥 後シリカゲルカラムに付し、クロロホルム:酢酸 エチル=9:1で溶出して、融点162~164℃、黄 色結晶の7ーヒドロキシー2ーベンゾフラニルー 7′ーエトキシカルボニルメトキシー2′ーベンゾ フラニルケトン1.5g(収率40%)をえる。

智量スペクトル: N+380

ルボキシメトキシー2′ーベンゾフラニルケトン・ ジナトリウム塩(収率約100%)をえた。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm²)

3100~2850(v CH), 1620(v CO),

1600, 1400(v COO),

1560, 1480(arom, C=C)

実施例 5

(7-ヒドロキシー2-ベンゾフラニルー7 ´ー (N ー [1-カルボキシー2-(4-ヒドロキシフェニル)エチル] カルバモイルメトキシ] ー2 ´ーベンゾフラニルケトンおよびそのトリナトリウム 塩の製造)

(1) 実施例 4 の(2)でえられた7-ヒドロキシー2-ベンソフラニルー7 'ーカルボキシメトキシー2 'ーベンソフラニルケトン0.8g(0.0022モル). ジメチルホルムアミド8m2 およびN-ヒドロキシコハク酸イミド0.4g(0.0033モル)を混合し、-10で~0でに冷却した溶液に、N,N'ージシクロヘキルカルボジイミド0.5g(0.0024モル)をジメチルホルムアミド2m2 にとかして加え、さらに約10分

後、チロシンベンジルエステル・パラトルエンスルホン酸塩1g(0.0022モル)をジメチルホルムアミド6m & に隠濁し、トリエチルアミン0.2g(0.0022モル)で中和した溶液を加え、15分反応後、徐々に室温に戻して一夜損拌した後反応液を濾過し、滤液を減圧下に濃縮し残液を酢酸エチルにとかし、酢酸エチル層を10%クエン酸、水、4%炭酸水素ナトリウム、ついで水の順で洗浄し、乾燥、濃縮後、残渣を酢酸エチルまたは酢酸エチルと石油エーテルの混液から再結晶して、融点112~114℃、 食色結晶状の7ーヒドロキシー2ーベンソフラニルー7′ー (Nー [1ーベンジルオキシカルボニルー2ー(4ーヒドロキシフェニル)エチル] カルバモイルメトキシ]ー2′ーベンゾフラニルケトン0.76g(収率56.7%)をえる。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3400(vOH), 3300(vNH), 3100~2850(vCH), 1735(vCOO), 1660(vCONH), 1630(vCO), 1560, 1490(arom, C=C)

ニルケトン・トリナトリウム塩(収率約100%)を えた。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)
3350(γNH), 3100~2850(γCH),
1660(γCCONH), 1620(γCO),
1600, 1410(γCOO),
1560, 1490(arom, C=C)

実施例 6

ビス (7- (N- [1-カルボキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)エチル] カルバモイルメトキシ) -2-ベンゾフラニル) ケトンおよびそのテトラナトリウム塩の製造

(1) 実施例1の(2)でえられたビス(7-カルボキシメトキシー2ーベンソフラニル)ケトン1.2g (0.003モル)、ジメチルホルムアミド12m2 およびN-ヒドロキシコハク酸イミド1.2g(0.0099モル)を混合し、-10~0℃に冷却した溶液に撹拌下に、N,N'-ジシクロヘキシルカルボジイミド1.2g(0.006モル)をジメチルホルムアミド4.5m2 にとかして加え、さらに約10分後、チロシンベンジルエス (2) 前記(1)でえられた化合物0.5g(0.0008モル) および2N-水酸化ナトリウム水溶液10ngとを混合し、室温で1.5時間反応する。反応終了後反応液を10%塩酸で酸性し折出した沈殿を濾取し、水洗、乾燥後、エタノールと石油エーテルとの混液から再結晶して分解点241~243℃、 黄色結晶状の7-ヒドロキシー2~ベンゾフラニルー7´ー (N-[1-カルボキシー2~(4-ヒドロキシフェニル)エチル]カルバモイルメトキシ]-2´ーベンゾフラニルケトン0.3g(収率71.4%)をえる。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)
3450~3300(vOHとvNH),
3100~2850(vCH), 1720(vCOOH),
1650(vCONH), 1620(vCO),
1560, 1490(arom, C=C)

(3) 前記(2)でえられた化合物を夹施例 1 の(3) と同様に処理して融点 280 で以上、褐色綿状の 7 ー に 1 ー カルポキシー 1 1 ー クルパキシー 1 1 ー カルパモイルメトキシ 1 1 1 ー ペンゾフラ

テル・パラトルエンスルホン酸塩2.7g(0.006モル)をジメチルホルムアミド12mgに懸濁し、トリエチルアミン0.6g(0.006モル)で中和した溶液を加え、15分間反応後、徐々に窒温に戻して一夜損拌した後、反応液を波過し、滤液を減圧下に濃縮し、残液を酢酸エチルにとかし、酢酸エチル層を10%クエン酸、水、4%炭酸水素ナトリウムついで水の順で洗浄し、乾燥後濃縮し、残液を酢酸エチルとの混液から再結晶して分解点83~85℃、淡黄色結晶のビス(7~(N~〔1~ベンジルオキシカルボニル~2~(4~ヒドロキシフェニル)エチル】カルバモイルメトキシ】~2~ベンソフラニル)ケトン2.55g(収率94.4%)をえる。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)
3400(γOH), 3300(γNH),
3100~2850(γCH), 1740~1730(γC00),
1665(γCONH), 1635(γC0),
1560, 1485(arom, C=C)

(2) 前記(1)でえられた化合物1.7g (0.0019モル)、メタノール20mg およびアセトニトリル20mg

2 に混合してとかし2N-水酸化ナトリウムを加え 室温で4時間反応する。反応終了後、反応被を披 圧下で濃縮し、10%塩酸で酸性にし析出した沈殿 を濾取、水洗、乾燥後メタノールと石油エーテル との混液から再結晶して融点180~182℃、分解点 198~200℃、黄色結晶状のピス(7~(N~〔1~ カルボキシー2~(4~ヒドロキシフェニル)エチ ル〕カルバモイルメトキシ)~2~ベンゾフラニ ル〉ケトン1.0g(収率71.4%)をえる。

元素分析値: Cathalous Na・4Ha 0 として 計算値: C 57.92 H 4.99 N 3.46 実題値: C 57.69 H 4.84 N 3.25 赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻²) 3400(* OH), 3250(* NH), 3100~2850(* CH), 1720(* COOH), 1670(* CONH), 1620(* CO),

(3) 前記(2)でえられた化合物0.9g (0.0012モル)、2N-水酸化ナトリウム4mg、およびエタノール10mgを混合溶解したのち反応液を冷却徴、

(1) ビス(7- [N-(1-メトキシカルボニルー 3-メチルチオプロピル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル]ケトン

淡黄白色結晶、融点118~120℃、(酢酸エチルから再結晶)、収率61%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm²)

3300(v NH), 3100~2850(v CH),

1750~1740(+ COO), 1680(+ CONH),

1640(vCO), 1560, 1485(arom, C=C),

1325 (+ S - CH =)

(2) ビス(7- [x-(1-カルボキシ-3-メチルチオプロピル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル〕ケトン

数色結晶、分解点91~93℃(メタノールとエーテルの混液から再結晶)、収率95%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)

3250(v NH), 3100~2850(v CH),

1730~1720(+ COOH). 1660(+ CONH).

1630(+CO), 1560, 1485(aron, C=C),

1325 (v S - Cli a)

滅圧下に濃縮し、残弦をメダノールと酢酸エチルとの混液から再結晶して分解点250~252℃、黄色結晶状のピス (7 - 【N - 【1 - カルボキシー2 - (4 - ヒドロキシフェニル)エチル】カルバモイルメトキシ】 - 2 - ベンゾフラニル)ケトン・テトラナトリウム塩0.8g(収率80%)をえる。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm-1)

3350(v NH), 3100~2850(v CH),

1660 (v CONH), 1630 (v CO),

1590, 1400(v COO),

1560, 1485(arom, C=C)

实施例7

(ビス (7- [N-(1-カルボキシ-3-メチルチオプロピル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンソフラニル) ケトンおよびそのジナトリウム塩の製造)

チロシンベンジルエステル・パラトルエンスル ホン酸塩に代えて、メチオニンメチルエステル塩 酸塩を用いたはかは実施例 6 と同様にして、それ ぞれ、

(3) ピス (7- [N-(1-カルボキシー3-メチルチオプロピル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル) ケトン・ジナトリウム塩

黄色結晶、分解点255~257℃(メタノールと 酢酸エチルの很被から再結晶)、収率81.1% 赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)

3350(v NH), 3100~2850(v CH),

1660(v CONH), 1620(v CO),

1590, 1405(v C00).

1560, 1485(aron, C=C),

1325 (v S - CH 3)

様にして、それぞれ、

をえた。

実施例 8

ビス [7- [N-(1-カルボキシ-2-ヒドロキ シプロピル) カルバモイルメトキシ] -2-ベン ソフラニル] ケトンの製造 チロシンベンジルエステル・パラトルエンスル ホン酸塩に代えて、スレオニンベンジルエステ テル・シュウ酸塩を用いたほかは実施例 6 と同 (1) ビス〔7- [N-(1-ベンジルオキシカルポニル-2-ヒドロキシプロピル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル〕ケトン

数色結晶、融点121~124℃(エタノールから 再結晶)、収率50%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)

3400~ (v OH), 3300 (v NH).

3100~2900(v CH), 1740(v COO).

1600(v CONH), 1635(v CO),

1560, 1490 (arom, C=C)

(2) ビス〔7- [N-(1-カルボキシ-2-ヒドロキシプロビル)カルバモイルメトキシ〕-2-ベンゾフラニル〕ケトン

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm²)

3400(v OH), 3300(v NH),

3100~2900(+ CH), 1730(+ COOH),

1660(> CONH), 1630(> CO),

1560, 1485 (arow, C=C)

をえた。

実施例9

ビス [7- [N-(1,3-ジカルボキシプロピル) カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル) ケトンの製造

チロシンベンジルエステル・パラトルエンスルホン散塩に代えて、グルタミン酸ジベンジルエステル・パラトルエンスルホン酸塩を用いたほかは 実施例 6 と同様にして、それぞれ、

(1) ピス (7- [N-(1,3-ジベンジルオキシカルボニルプロピル)カルバモイルメトキシ] -2- ベンゾフラニル] ケトン

黄色結晶、融点82~84℃(酢酸エチルと石油エーテルとの混液から再結晶)、収率80%赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cs⁻¹) 3300(γNH), 3150~2850(γCH), 1740~1720(γC00), 1670(γC0NH), 1640(γCO), 1560, 1490(arom, C=C)

(2) ビス〔7- [N-(1.3-ジカルポキシプロピ

ル)カルバモイルメトキシ}-2-ベンゾフラニル} ケトン

黄色結晶、分解点95~97℃(エタノールと石油エーテルとの混液から再結晶)、

収率83.3%

赤外線吸収スペクトル(NBr錠; cm⁻²)
3350(γNH), 3150~2850(γCH),
1720(γCOOH), 1670(γCONH),
1620(γCO), 1560, 1485(arom, C=C)

をえた。

実施例 10

ビス 〔7 - [N - (1,2 - ジカルポキシエチル) カルバモイルメトキシ〕 - 2 - ベンゾフラニル〕 ケトンおよびそのテトラナトリウム塩の製造 チロシンベンジルエステル・パラトルエンスル ホン酸塩に代えて、アスパラギン酸ジベンジルエステル・パラトルエンスルホン酸塩を用いたほかは実施例 6 と同様にして、それぞれ、

(1) ピス〔7- [N-(1,2-ジベンジルオキシカルボニルエチル)カルバモイルメトキシ〕-2-ベ

ンゾフラニル】ケトン

白色結晶、融点140~142℃(酢酸エチルから 再結晶)、収率60%

赤外線吸収スペクトル(KBr 錠; ca-1)

3300(+ NH), 3100~2850(+ CH),

1750~1730(v COO), 1680(v CONH),

1640(+ CO), 1565, 1490(aron, C = C)

(2) ビス (7- [N-(1.2-ジカルボキシエチル) カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル) ケトン

黄色結晶、融点108~110℃ (メタノールと酢 酸エチルと石油エーテルとの混液から再結 品)、収率66.7%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm²)

3350(> NH), 3100~2850(> CH),

1730~1720(v COOH),

1670~1660(+ CONH), 1630(+ CO),

1560, 1490 (arom, C=C)

(3) ビス(7- [N-(1,2-ジカルポキシエチル) カルバモイルメトキシ]-2-ベンゾフラニル) ケトンのテトラナトリウム塩

数色粉末、分解点235~237℃(水とエタノールとの混液から再結晶)、収率90.9% 赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3350(γNH), 3100~2850(γCH), 1670~1660(γCONH), 1620(γCO), 1590, 1400(γCOO), 1560, 1490(arom, C=C)

をえた。

実施例 11

ビス [7-(N-カルボキシメチルカルバモイル メトキシ)-2-ベンゾフラニル] ケトンおよびそ のジナトリウム塩の製造

チロシンベンジルエステル・パラトルエンスル ホン酸塩に代えて、グリシンエチルエステル・塩 酸塩を用いたほかは実施例6と同様にして、それ ぞれ、

(1) ビス (7-(N-エトキシカルボニルメチルカルバモイルメトキシ)-2-ベンゾフラニル) ケトン

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)
3350(γNH), 3100~2850(γCH),
1670(γCONH), 1630(γCO),
1590, 1390(γCOO),
1560, 1490(aron, C≡C)

をえた。

実施例 12

ビス (7 - [N-(1-カルボキシ-2-ヒドロキシエチル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル] ケトンおよびそのジナトリウム塩の

チロシンベンジルエステル・パラトルエンスルホン酸塩に代えて、セリンメチルエステル・塩酸塩を用いたほかは実施例 6 と同様にして、それぞ

(1) ビス (7- [N-(1-メトキシカルボニルー 2-ヒドロキシエチル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンソフラニル) ケトン

淡黄色結晶、融点131~133℃(クロロホルムと酢酸エチルとの混液から再結晶)、

談黄白色結晶、融点165~167℃(クロロホルムと酢酸エチルとの混液から再結品)、 収率70%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)
3350(γNH), 3100~2850(γCH),
1750~1735(γCOO), 1665(γCONH),
1640(γCO), 1560, 1490(arom, C=C)

(2) ピス〔7-(N-ガルボキシメチルカルバモ イルメトキシ)-2-ベンゾフラニル〕ケトン 淡黄色微針晶、分解点220~222℃(エタノー ルから再結晶)、収率85.5%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)
3350(γNH), 3100~2850(γCH),
1740~1730(γCOOH), 1660(γCONH).
1630(γCO), 1560, 1490(arom, C=C)

(3) ビス (7-(N-カルボキシメチルカルバモ イルメトキシ)-2-ベンゾフラニル) ケトン・ジナトリウム塩

黄色結晶、分解点258~260℃(水とエタノールとの混液から再結晶)、収率98%

収率83%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)
3500~3400(vOH), 3300(vNH),
3100~2850(vCH), 1760~1750(vCOO),
1660(vCONH), 1630(vCO),
1570, 1495(arom, C=C)

(2) ビス (7- [N-(1-カルボキシ-2-ヒドロキシエチル)カルバモイルメトキシ] -2~ベンソフラニル) ケトン

黄色結晶、分解点195~197℃(ジメチルホル ムアミドと水との復被から再結晶)、

収率73%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻²)
3350~3450(vOH), 3350(vNH),
3100~2850(vCH), 1740~1730(vCOO),
1660(vCO), 1630(vCO),
1570, 1495(arom, C=C)

(3) ビス (7- [N-(1-カルボキシ-2-ヒドロキシェチル)カルパモイルメトキシ] -2-ベンソフラニル) ケトン・ジナトリウム塩

数色結晶、分解点205~208℃(水とエタノールとの退液から再結晶)、収率95.2% 赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3550~3400(vOH), 3300(vNH), 3100~2850(vCH), 1670~1660(vCONH), 1630(vCO), 1660, 1400(vCOO), 1565, 1495(arom, C=C)

をえた。

実施例 13

ピス (7- [N-(1-カルポキシ-2-フェニルエチル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル] ケトンおよびそのジナトリウム塩およびジカリウム塩の製造

チロシンベンジルエステル・パラトルエンスルホン酸塩に代えて、フェニルアラニンエチルエステル・塩酸塩を用いてほかは実施例 6 と同様にして、

(1) ビス [7- [N-(1-エトキシカルポニルー 2-フェニルエチル)カルバモイルメトキシ] -2 -ベンソフラニル] ケトン

> 計算値: C 64.82 H 4.74 N 3.88 実辺値: C 64.58 H 4.58 N 3.73 赤外線吸収スペクトル(KBr錠; ca⁻¹) 3400(ッNH), 3100~2850(ッCH), 1660(ッCONH), 1620(ッCO), 1590, 1400(ッCOO), 1560, 1490(arom, C=C)

- (3) 前記(2)でえられた化合物0.76g(0.001モル)を0.1N-水酸化ナトリウム20mg に溶解し凍結乾燥して黄色綿状の分解点215~217℃のピス〔7ー
 [N-(1-カルボキシ-2-フェニルエチル)カルパモイルメトキシ〕-2-ベンゾフラニル〕ケトン・ジナトリウム塩0.75g(約100%)をえた。
 - (4) 前記(2)でえられた化合物0.76g(0.001モル)を0.1Nー水酸化カリウム20m2にとかし、凍結乾燥して根黄色粉末状、分解点280℃のピス〔7ー [Nー(1ーカルボキシー2ーフェニルエチル)カルパモイルメトキシ〕-2ーベンゾフラニル〕ケトン・ジカリウム塩0.78g(約100%)をえた。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cn-1)

淡茶色微針品、融点146~148℃(酢酸エチルまたは酢酸エチルと石油エーテルとの混液から再結晶) 収率72.4%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm-1)

3300(v NH), 3100~2850(v CH), 1740~1730(v COO), 1660(v CONH), 1640(v CO), 1560, 1490(sros, C=C)

をえる。

(2) ビス (7- [N-(1-カルボキシー2-フェニルエチル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル) ケトン

前記(1)でえられた化合物0.45g(0.0006モル)を3N-塩酸10mgに隠滅し、約30分間遠流する。反応終了後、反応被を冷却後、濾取、水洗、乾燥し、メタノールと石油エーテルとの混液から再結晶して融点164~166℃、黄色結晶のビス(7- [N-(1ーカルボキシー2-フェニルエチル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル) ケトン0.3g(収率71.4%)をえる。

元素分析値:C29 H32 O il N2 ・H2 O として

3350(v NH), 3100~2850(v CH), 1679~1660(v CONH), 1630(v CO), 1600, 1400(v COO), 1570, 1490(8rom, C=C)

実施例 14

ビス (6- (N- [1-カルボキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)エチル] カルバモイルメトキシ) -2-ベンソフラニル) ケトンおよびそのテトラナトリウム塩の製造

ビス(7-カルボキシメトキシー2ーベンゾフラニル)ケトンに代えて、実施例2の(2)でえられた 化合物のビス(6-カルボキシメトキシー2ーベン ゾフラニル)ケトンを用いたほかは実施例6と同 様にして、それぞれ、

(1) ビス {6- (N- [1-ベンジルオキシカルボニル-2-(4-ヒドロキシフェニル)エチル] カルバモイルメトキシ) -2-ベンゾフラニル) ケトン

黄色複針晶、融点83~85℃(酢酸エチルと石油エーテルとの混液から再結晶)、

収率65.2%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)

3450~3250(→ OH と , NH),

3100~2850(v CH), 1740(v COO),

1660(v CONH), 1620(v CO),

1550, 1490(arom, C=C)

1570, 1500(v = C, aromatic)

(2) ビス (6- (N- (1-カルボキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)エチル] カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル) ケトン

黄色結晶、融点111~113℃、

分解点125~127℃(メタノールから再結晶)、 収率82.5%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm²)

3450~3350(v OH), 3250(v NH),

3100~2850(+ CR), 1720(+ COOH),

1670(v CONH), 1620(v CO),

1550, 1490(arom, C=C)

(3) ビス (6- (N- [1-カルボキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)エチル] カルバモイルメト

チルホルムアミド30m & に溶解しトリエチルアミン3.5gを加えて中和した溶液を滴下する。滴下後次第に室温に戻し一夜撹拌した後反応液を濾過して沈澱物を除き、遮液を濃縮し、残渣をシリカゲルカラムに付しクロロホルムで溶出して融点56~58℃、淡黄色結晶状のNープロモアセチルチロシンベンジルエステル12.5g(収率88%)をえる。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3500~3300(vOH,vNH),

3100~2800(+ CH), 1740(+ COO),

1660~1650(+ CONH), 740(+ C - C 2),

(2) 参考例 9 でえられたビス(4-ヒドロキシー2-ベンソフラニル)ケトン1.0g(0.0034モル)、ジメチルホルムアミド10m 2 および無水炭酸カリウム0.9g(0.0068モル)を混合し、室温で30分間反応後、前記(1)でえられた化合物2.7g(0.0068モル)を加え、さらに室温で一夜反応する。つづいて50℃で1時間反応後、反応液を泳水中に注ぎ折出した沈殿を建取し、水洗後乾燥し酢酸エチルと石油エーテルとの混液から再結晶して融点93~95℃、

キシ} -2-ベンソフラニル) ケトン・テトラナ トリウム塩

租货色結晶、分解点244~247℃(水とエタノ ールとの混液から再結晶)、収率87% 赤外線吸収スペクトル(KBr錠; ca⁻¹)

3350(v NH), 3100~2850(v CH), 1670~1660(v CONH), 1620(v CO),

1590, 1400(v COO),

1550, 1490 (aron, C = C)

をえた。

爽施例 15

ビス (4- [N- [1-カルボキシー2-(4-ヒドロキシフェニル)エチル] カルバモイルメトキン) -2-ベンゾフラニル) ケトンおよびそのテトラナトリウム塩の製造

(1) プロム酢酸5g(0.0362モル)、ジクロロメタン40m2 およびN,N'ージシクロヘキシルカルボジイミド9.0g(0.043モル)を混合した溶液に氷水中に冷却しながら、チロシンベンジルエステル・パラトルエンスルホン敵塩16.0g(0.043モル)をジメ

数色結晶のピス(4−〔N−〔1−ベンジルオキシカルボニル−2−(4−ヒドロキシフェニル)エチル〕カルバモイルメトキシ〕−2−ベンゾフラニル)ケトン2.3g(収率76.7%)をえる。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cs-1)

3450~3250(v OH, v NH),

3100~2850(+ CH), 1750(+ COO).

1680(~ CONH), 1620(~ CO)

1555, 1500(arom, C = C)

(3) 前記(2)でえられた化合物2.0g(0.0022モル)を2Nー水酸化ナトリウム20m 2 に懸褐し、室温で1.5時間反応し反応終了後10%塩酸で酸性にし、析出した沈殿物を遮取、水洗、乾燥後、酢酸エチルまたは酢酸エチルと石油エーテルとの混液から再結晶して、分解点131~133℃、質色結晶状のビス(4-(N-〔1ーカルポキシー2-(4-ヒドロキシフェニル)エチル〕カルバモイルメトキシ)-2-ベンゾフラニル)ケトン1.0g(収率62.5%)をえる。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; ca⁻¹)

3100~2850(vCH), 1740~1730(vCOOH), 1670(vCONH), 1620(vCO), 1550, 1500(arom, C=C)

(4) 前記(3)でえられた化合物0.3g(0.0042モル)を0.1N-水酸化ナトリウム17mgにとかし凍結乾燥して分解点260~262℃、褐色綿状のピス(4ー(Nー[1-カルボキシー2-(4-ヒドロキシフェニル)エチル]カルバモイルメトキシ]-2-ベンゾフラニル]ケトン・テトラナトリウム塩0.35g(収率約100%)をえた。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)
3400(*NH), 3100~2850(*CH),
1670~1660(*CONH), 1610(*CO),
1600, 1400(*COO),
1550, 1500(aron, C=C)

実施例 16

ビス (7- [N-(1-カルボキシ-2-メチルブチル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル) ケトンおよびそのジナトリウム塩の製造(1) 実施例1の(2)でえられたビス(7-カルボ

キシメトキシ-2-ベンソフラニル)ケトン1.2g(0. 003モル)、テトラヒドロフラン6ml、ジメチルホ ルムアミド6mg およびトリエチルアミン0.6g(0.0 06モル)を混合し、ついで氷水中で冷却下に、ク ロロ炭酸エチル0.64g(0.006モル)を加え、さらに 15分後にイソロイシンベンジルエステル・パラト ルエンスルホン酸塩2.4g(0.006モル)をテトラヒ ドロフラン6mℓにとかしトリエチルアミン0.6g(0. 006モル)で中和した溶液を加え、1時間後に室温 に戻し一夜反応する。反応終了後反応被を濾過し 滤液を濃縮し、残渣を酢酸エチルにとかし、10% クエン酸、水、4%炭酸水素ナトリウム、水の順 で洗浄を行い、乾燥後濃縮して油状物質のビス [7- [N-(1-ベンジルオキシカルボニルー2-メチルブチル)カルパモイルメトキシ].-2-ペン ゾフラニル】ケトン2.0g(収率83.3%)をえる。

(2) 前記(1)でえられた化合物2.0g(0.00245モル)、アセトン10m 4 および1N一水酸化ナトリウム水溶液40m 4 を混合し、50℃で2時間反応後、反応液に酢酸エチル50m 4 を加え、水層を分取し、2N

- 塩酸で酸性にし、折出した油状物質を酢酸エチルで抽出し、酢酸エチル層を水洗、乾燥後濃縮し、残渣を酢酸エチルとエーテルとの混液から再結晶して、融点158~160℃、被黄色結晶のピス〔7ー[N-(1-カルポキシー2-メチルブチル)カルバモイルメトキシ]-2-ベンゾフラニル〕ケトン1.2g(収率75%)をえる。

(3) 前記(2)でえられた化合物0.6g(0.001モル)を0.1N-水酸化ナトリウム20m2にとかし疎結乾燥して分解点210℃、黄色粉末状のビス〔7- [N-(1-カルポキシ-2-メチルブチル)カルバモイルメトキシ〕-2-ベンソフラニル〕ケトン・ジ

ナトリウム塩0.68g(収率約100%)をえた。 赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3300(*NH), 3100~2900(*CH), 1680~1670(*CONH), 1630~1620(*CO), 1600, 1410(*COO), 1570, 1500(aron, C=C)

炭施例 17

ビス (7- [N-(1-カルボキシ-5-アミノペンチル)カルバモイルメトキシ] -2-ペンゾフラニル] ケトンの製造

イソロイシンベンジルエステル・パラトルエンスルホン酸塩に代えて、ベンジルオキシカルボニルリジンベンジルエステル・パラトルエンスルホン酸塩を用いたほかは実施例16と同様にして、

(1) ビス (7- [N-(1-ベンジルオキシカルボニルー5-ベンジルオキシカルボニルアミノベンチル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンソフラニル) ケトン

淡黄色結晶、融点90~92℃(酢酸エチルとエ ーテルとの混被から再結晶)、収率66.2% 赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)
3300(γNH), 3100~2850(γCH),
1750(γCOO), 1680~1660(γCONH),
1630(γCO), 1560, 1485(arom, C=C)
をえた。

(2) ビス (7- [N-(1-カルボキシー2-アミ ノベンチル)カルバモイルメトキシ] --2-ベンゾ フラニル] ケトン

前記(1)でえられた化合物0.5g(0.45ミリモル)を酢酸1m 2 にとかし25%臭化水素酸酢酸溶液3m 2 を加え、室温で2時間反応する。反応終了後無水エーテルを沈殿物が折出しなくなるまで加える。 折出した淡黄色沈殿物を濾取し、エーテルで洗浄し、乾燥するとピス〔7ー [Nー(1ーベンジルオキシカルボニルー5ーアミノペンチル)カルバモイルメトキシ]ー2ーベンゾフラニル〕ケトンの臭化水素酸塩がえられ、これを水5m 2 にとかし、1Nー水酸化ナトリウム20m 2 を加えて50℃で1時間反応する。反応終了後4Nー塩酸で中和後、Dovex 50 W×8(H⁺)(ダウケミカル社製)のイオン交換樹脂

尽を水洗、脱水後濃縮し残渣をシリカゲルカラム に付しクロロホルムで溶出して、融点65~67℃、 白色結晶状のNープロモアセチルフェニルアラニ ンエチルエステル2.0g(収率66.7%)をえる。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3350(ッNH), 3150~2850(ッCH), 1745~1740(ッCOO),

1660~1650(7 CONH), 650(7 C-Br)

(2) 参考例10でえられたビス(4,5-ジクロロー7-ヒドロキシー2ーベンソフラニル)ケトン0.4g (0.00092モル)をジメチルホルムアミド6mg に懸 濁し、無水炭酸カリウム0.26g(0.00184モル)を加え、室温で30分間反応後、前記(1)でえられた化合物0.6g(0.00184モル)を加えさらに室温で一夜 反応する。反応終了後反応被を氷水中に注ぎ、析出した沈殿を遮取、水洗、乾燥後、クロロホルムと酢酸エチルとの混液から再結晶して、融点170~172℃、黄土色結晶のビス [4,5-ジクロロー7- [N-(1-エトキシカルボニルー2ーフェニルエチル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンソフラニ

カラムに付し0.5N-アンモニア水溶液で溶出し、 流出物を凍結乾燥して、分解点180℃、淡黄褐色 粉末状のピス [7- [N-(1-カルボキシ-5-ア ミノペンチル)カルパモイルメトキシ] -2-ベン ゾフラニル) ケトン0.1g(収率33.3%)をえた。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; ca⁻¹)
3450~3300(*NH), 3100~2850(*CH),
1700(**COOH), 1680~1660(**CONH),
1640~1630(**CO),
1570, 1495(arom, C=C)

実施例 18

ビス (4,5-ジクロロー7- [N-(1-カルボキシー2-フェニルエチル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル) ケトンの製造

(1) フェニルアラニンエチルエステル・塩酸塩 2.3g(0.01モル)とジクロロメタン15mgとを混合しトリエチルアミン1.0g(0.01モル)を加え、次いでプロモアセチルプロミド2.0g(0.01モル)を加え室温で1.5時間反応する。反応液を濾過し、滤液を激縮し残法を酢酸エチルにとかし、酢酸エチル

ル) ケトン0.6g(収率75%)をえた。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)
3300(γNH), 3150~2900(γCH),
1750~1740(γCOO), 1670(γCONH),
1660(γCO), 1560, 1480(aron, C=C).
730(γC-Cg)

(3) 前記(2)でえられた化合物0.4g(0.00044モル)をジメチルホルムアミド6mgにとかし、2Nー水酸化カリウム4mgを加えて、60℃~70℃で3時間反応し、反応被を濾過して不溶物を除去し、濾被を2Nー塩酸で酸性にし折出した沈殿を遮取し、水洗、乾燥後酢酸エチルと石油エーテルとの混該から再結晶して、融点130~132℃、淡黄色結晶のビス (4.5ージクロロー7ー [Nー(1ーカルボキシー2ーフェニルエチル)カルバモイルメトキシ]ー2ーベンソフラニル]ケトン0.2g(収率54.1%)をえた。

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3400(vNH), 3150~2900(vCH), 1740(vCOOH), 1680~1670(vCONH), 1660(v CO), 1560, 1480(aron, C=C), 735(v C-C B)

实施例 19

ビス (4,6-ジブロモー7- [N-(1-カルボキ シ-2-フェニルエチル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル] ケトンの製造

ビス(4,5-ジクロロー7-ヒドロキシー2ーベンソフラニル)ケトンに代えて、参考例11でえたビス(4.6-ジブロモー7-ヒドロキシー2-ベンゾフラニル)ケトンを用いたほかは実施例18と同様にして、それぞれ、

(1) ビス (4,6-ジブロモー7 [N-(1-エトキ シカルボニルー2-フェニルエチル)カルバモイル メトキシ] -2-ベンゾフラニル] ケトン

茶褐色結晶状、融点131~133℃(酢酸エチル と石油エーテルとの混液から再結晶)、

65 %

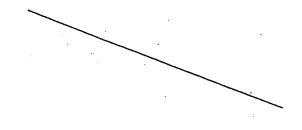
赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹) 3300(*NH), 3150~2900(*CH), 1750~1740(*,COO), 1680~1670(r CONH), 1650(r CO), 1570, 1470(aron, C = C), 570(r C - Br)

(2) ビス (4,6-ジブロモー7 (N-(1-カルボ キシー2-フェニルエチル)カルバモイルメトキシ] -2-ベンゾフラニル) ケトン

黄色結晶状、分解点243~245℃(クロロホルムと石油エテールとの混被から再結晶)、 収率90%

赤外線吸収スペクトル(KBr錠; cm⁻¹)
3300(vNH), 3150~2900(vCH),
1730(vCOOH), 1670(vCONH),
1640(vCO), 1570, 1470(aron, C=C),
570(vC-Br)

をえた。



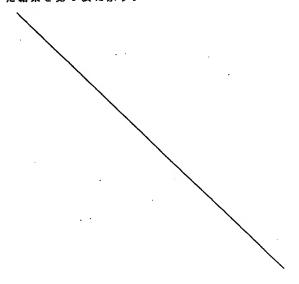
試験例1

[アルドースレダクターゼ阻害作用]

アルドースレダクターゼに対する各化合物の阻 密作用はハイマンらの方法 [S.ハイマン、J.H.キ ノシタ、ジャーナル・オブ・バイオロジカルケミ ストリー (J.Biol.Chem) 240巻、877~882頁(196 5)] によって調べた。

アルドースレダクターゼはウイスター系雄性ラット水晶体より調製した。すなわちラットの水晶体(約20個)を1mMメルカプトエタノールおよび1mMーニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP)を含む0.1Mリン酸酸衝液(PH6.8)2mg中でホモゲナイズした後、遠心分離(10,000 × g、15分)し、その上消液を粗酸素液とした。阻害作用を翻べる際には、別に反応液として0.104mMADPH、(選元型NADP)、10mHーDLーグリセルアルデヒドを含む0.1Mリン酸緩衝液(PH6.2)1.5mgを用意し、この溶液に本発明化合物の各濃度の被験液15μgを加えた。反応は先に調製した粗酸素被20μgを加えて開始し、200秒間のNADPHの340nm

の吸光度の減少より反応速度を求めた。なお測定はユニオン技研製自記分光光度計SH-401にて行い、酵素反応によらない非特異的な吸光度の減少は対照キュベットより自動的に補正した。各薬物のアルドースレダクターゼ阻害作用の強さは、反応速度を50%抑制するICso値で比較した。えられた結果を第1 表に示す。

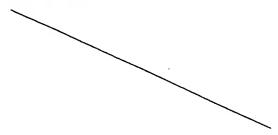


| | アルドースレダクターゼ阻害活性 |
|--------------|------------------------|
| 被検化合物 | I C so (M) |
| 実施例 1 | 3 × 10 ⁻⁶ |
| 実施例 2 | 2.5 × 10 ⁻⁶ |
| 実施例 3 | 3 × 10 ⁻⁶ |
| 実施例 4 | 5 × 10-* |
| 実施例 5 | 2 × 10 ⁻⁴ |
| 実施例 6 | 2 × 10-7 |
| 実施例 7 | 7 × 10 ⁻⁷ |
| 実施例 8 | 6 × 10 ⁻⁷ |
| 実施例 9 | 8 × 10 ⁻¹ |
| 実施 例 10 | 8 × 10 ⁻⁷ |
| 実施例 1 1 | 5 × 10-7 |
| 実施例12 | 6 × 10-7 |
| 実施例13 | 2 × 10- |
| 夹施 例 1 4 | 3 × 10-* |
| 実施例 15 | 1.2 × 10 ⁻⁶ |
| 実施例 16 | 1 × 10-5 |
| 実 施 例 1 7 | 2 × 10 ⁻⁶ |
| 実施例18 | 2 × 10-7 |
| 実施例 19 | 2 × 10 ⁻⁷ |
| Sorbinil | 2 × 10- |

試験例2

(血小板凝集抑制作用)

家見(白色在来種)の耳血管より採血し、ベンジガー等の方法(N.L.ベンジガー、P.W.マジエラス:メソッド・エンザイモロジー、(Hethods Enzymol.)31、149~155(1974))にしたがって洗浄血小板を調製した。血小板は最終濃度が6 × 10° 緑胞/m2になるように15mmトリスー塩酸緩衝液に懸濁し、この溶液に供試化合物を添加して37℃で2時間インキュベーションした。ついでトロンピン(最終濃度0.2ユニット/m2、持田製薬(株)製)を加えて刺激し、凝集反応をアグリゴメーター(ブリストン社製)で観察して供試化合物の凝集抑制活性を求めた。



第 2 表

| | | 薬物濃度100μg/mgに |
|-------|-----------|---------------|
| 被験化台 | 含物 | おける凝集抑制活性 (%) |
| 実 施 例 | 6 | 1 0 |
| 実 旋 例 | 7 | 8 5 |
| 实 施 例 | 1 1 | 5 0 |
| 実施例 | 1 3 | 2 0 |
| 実施例 | 1 6 | 1 0 0 |
| 実施例 | 1 8 | 2 0 |

数値は3例の平均値を示す。

試驗例3

(毒性試験)

各化合物をddY系 性 マウス (5週令) に1、3、5、10g/kg各用量を経口投与 (10%アラピアゴム 脳渦被として) して1週間にわたって急性寄性を 関べたところ死亡例はいづれの薬物、用量共にみられなかった。また1週間後に動物を屠殺して、各職器の肉眼的変化を調べたが特に異常は観察されなかった。したがって各化合物の急性毒性領 (LD so 値)は10g/kg以上であった。

特許出願人 科研製業株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| □ BLACK BORDERS |
|---|
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| FADED TEXT OR DRAWING |
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| □ OTHER. |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)